

# GaN の技術シーズから 社会実装への道筋

～ GaN コンソーシアム発スタートアップの挑戦と未来 ～



日時

2026.10.20 火 17:00～20:00  
(開場 16:30～)



会場

RISE GATE NIHONBASHI

東京都中央区日本橋室町1丁目7-1 スルガビル7階



ハイブリッド開催

現地参加 + 配信



定員最大 150 名



参加費

GaNコンソーシアム会員・RISE-A特別会員…無料

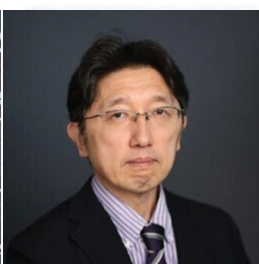
一般参加…1,000 円

## 登壇者



天野 浩 氏

名古屋大学特別教授  
一般社団法人GaNコンソーシアム代表理事  
一般社団法人RISE-A理事長



岩谷 素顕 氏

名城大学 理工学部 教授  
Tride株式会社 取締役CSO



坂本 達仁 氏

Tride株式会社  
代表取締役 CEO



藤井 慶一郎 氏

ビュージックスジャパン株式会社  
代表取締役 マネージングディレクター

## パネルディスカッション

岩谷 素顕 氏

名城大学 理工学部 教授  
Tride株式会社 取締役CSO

坂本 達仁 氏

Tride株式会社 代表取締役CEO

藤井 慶一郎 氏

ビュージックスジャパン株式会社  
代表取締役 マネージングディレクター

【ネットワーキング】19:05-20:00

## 参加対象者

- ・ GaN・半導体分野に関心をお持ちの方
- ・ 先端技術の社会実装に興味をお持ちの方など



## 見どころ



最新技術の知見

GaN・MicroLED の最新機にいる  
研究者・専門家による  
最新の技術動向を解説



スタートアップの挑戦

GaNコンソーシアムから生まれた  
スタートアップが描く  
社会実装への挑戦とビジョン



実装への道筋

技術シーズを社会に届けるための  
戦略・課題・展望を  
多角的に議論



交流・ネットワーキング

登壇者や参加者との交流を通じて、  
新たなパートナーシップや  
ビジネス機会を創出



# GaNの技術シーズから 社会実装への道筋

～ GaN コンソーシアム発スタートアップの挑戦と未来 ～

本イベントでは、GaN（窒化ガリウム）の技術シーズを起点に、  
大学発研究の社会実装とスタートアップによる事業化への道筋を探ります。  
MicroLEDやAIグラスなどの最先端技術をテーマに、研究者・企業・スタートアップが  
最新の研究成果や事業展開を紹介します。  
さらに、産学連携によるイノベーション創出や新たなビジネス機会について、  
パネルディスカッションを通じて議論します。  
GaN・MicroLED分野の最新動向を知り、新たな連携や事業創出のきっかけとなる  
ことを目指すイベントです。



日時

2026.10.20 火 17:00～20:00  
(開場 16:30)



会場

RISE GATE NIHONBASHI

東京都中央区日本橋室町1丁目7-1 スルガビル7階

タイムテーブル



ハイブリッド開催  
現地参加 + 配信



定員最大 150 名



参加費

GaNコンソーシアム会員・RISE-A特別会員…無料  
一般参加…1,000 円

| 時間          | プログラム                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17:00～17:05 | オープニング                                                                                                              |
| 17:05～17:35 | <b>基調講演</b> 青色LEDからマイクロLEDディスプレイへ 人とインターネットを繋ぐ新たなゲートウェイ<br>天野 浩 氏 名古屋大学特別教授/一般社団法人GaNコンソーシアム代表理事/一般社団法人RISE-A理事長    |
| 17:35～17:55 | <b>プレゼンテーション①</b> 大学発MicroLED研究が拓く次世代ディスプレイの未来<br>～基礎研究から社会実装へ～<br>岩谷 素願 氏<br>名城大学 理工学部 教授<br>Tride株式会社 取締役 CSO     |
| 17:55～18:00 | 休憩                                                                                                                  |
| 18:00～18:20 | <b>プレゼンテーション②</b> 日本発の技術で世界を変えるMicroLED<br>～MicroLEDの未来と課題～<br>坂本 達仁 氏<br>Tride株式会社 代表取締役 CEO                       |
| 18:20～18:40 | <b>プレゼンテーション③</b> AIグラスが拓く社会実装<br>～GaN・MicroLED技術が生み出す産業DXの未来～<br>藤井 慶一郎 氏<br>ビュージックスジャパン株式会社<br>代表取締役 マネージングディレクター |
| 18:40～19:00 | <b>パネルディスカッション</b> 岩谷 素願 氏、坂本 達仁 氏、藤井 慶一郎 氏                                                                         |
| 19:00～19:05 | クロージング                                                                                                              |
| 19:05～20:00 | ネットワーキング                                                                                                            |
| 20:00       | 中締め                                                                                                                 |



お申込み方法

下記URLまたはQRコードよりお申込みください。  
<https://www.rise-a.jp/event/detail/20261020.html>



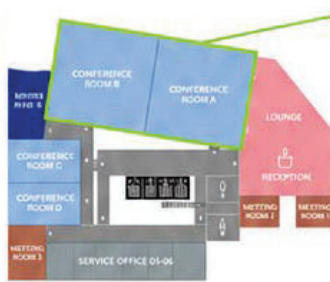
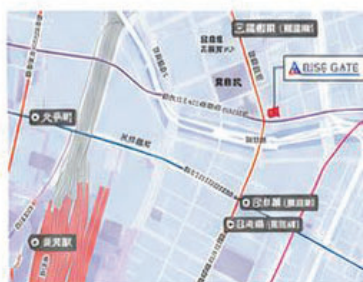
お問い合わせ

一般社団法人 RISE-A 事務局  
E-mail: info@rise-a.jp

会場アクセス

RISE GATE NIHONBASHI

- 東京メトロ三越前駅 A1出口から 徒歩約1分
- 東京駅から徒歩約12分



主催：一般社団法人GaNコンソーシアム | 共催：一般社団法人 RISE-A